

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-12014

(P2011-12014A)

(43) 公開日 平成23年1月20日(2011.1.20)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C07D 401/04 (2006.01)	C07D 401/04	4C063
C07B 53/00 (2006.01)	C07B 53/00	C 4C086
A61K 31/454 (2006.01)	A61K 31/454	4H006

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号	特願2009-157231 (P2009-157231)	(71) 出願人	304021277 国立大学法人 名古屋工業大学
(22) 出願日	平成21年7月1日(2009.7.1)		愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番
		(72) 発明者	柴田 哲男 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内
		(72) 発明者	山本 剛嗣 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番 国立大学法人名古屋工業大学内
		Fターム(参考)	4C063 AA01 BB02 CC11 DD07 EE01 4C086 AA04 BC16 GA07 GA16 NA06 ZB21 4H006 AA02 AC81

(54) 【発明の名称】 光学活性3'-フルオロサリドマイド誘導体の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 光学活性3'-フルオロサリドマイド誘導体の製造方法

【解決手段】 2-(2-オキソピペリジン-3-イル)イソインドリン-1,3-ジオン誘導体と有機金属試薬によって生じる金属エノラートに対して、シンコナルカロイドとフッ素化剤より容易に調製できる、シンコナルカロイド・フルオロアンモニウム塩を反応させ、次いで酸化反応を行うことで、光学活性3'-フルオロサリドマイドを製造する。

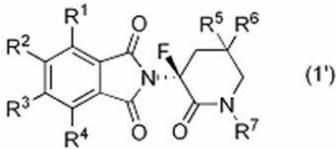
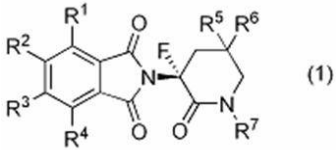
【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記の式(1)又は式(1')で表される光学活性2-(3-フルオロ-2-オキソピペリジン-3-イル)イソインドリン-1,3-ジオン誘導体

【化1】

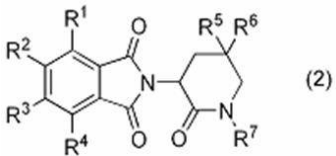


10

(式中、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , 及び R^6 はそれぞれ独立に水素原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, ハロゲン原子, ハロゲン化低級アルキル基, 置換基を有していてもよいアリアル基, 置換基を有していてもよいアミノ基, ヒドロキシル基, 低級アルキルチオ基, 低級アルコキシカルボニル基, 置換基を有していてもよいカルバモイル基, シアノ基, ニトロ基, 低級アルケニル基, 又は低級アルキニル基を示し, R^1 乃至 R^4 のうち隣接する2つの基は一緒になって置換基を有していてもよい5乃至7員環を形成してもよく; R^7 は水素原子又はアミノ基の保護基を示す。)の製造法であって, 下記の式(2)で表される2-(2-オキソピペリジン-3-イル)イソインドリン-1,3-ジオン誘導体

20

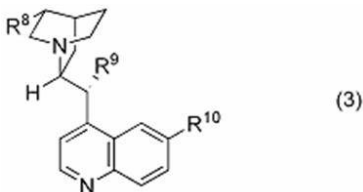
【化2】



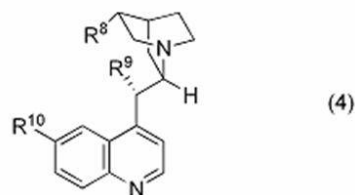
30

(式中、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , 及び R^7 は式(1)又は式(1')記載の通りである。)に対して, 塩基存在下, 下記の式(3)又は(4)で表されるシンコナルカロイド誘導体

【化3】



40



(式中、 R^8 , R^9 , 及び R^{10} はそれぞれ独立に水素原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, ハロゲン原子, ハロゲン化低級アルキル基, 置換基を有していてもよいアリアル基, 置換基を有していてもよいアミノ基, ヒドロキシル基, 低級アルキルチオ基, 低級アルコ

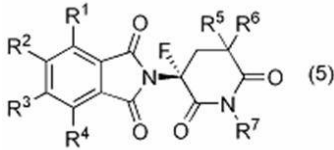
50

キシカルボニル基，置換基を有していてもよいカルバモイル基，シアノ基，ニトロ基，低級アルケニル基，又は低級アルキニル基を示す。)とフッ素化剤より調製される光学活性フルオロアンモニウム塩を反応させる工程を備えることを特徴とする製造方法。

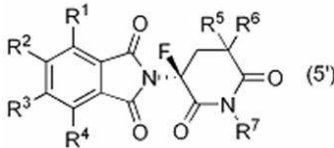
【請求項 2】

下記の式 (5) 又は式 (5') で表される光学活性 2 - (3 - フルオロ - 2, 6 - ジオキソピペリジン - 3 - イル) イソインドリン - 1, 3 - ジオン誘導体

【化 3】



10



(式中， R^1 ， R^2 ， R^3 ， R^4 ， R^5 ， R^6 ，及び R^7 は式 (1) 又は式 (1') 記載の通りである。)の製造法であって，前記の式 (1) 又は式 (1') に対して，酸化剤による酸化する工程を含む製造方法。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は，光学活性 3' - フルオロサリドマイド誘導体の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

50年ほど前，当時西ドイツのグリュンネルタール社が開発した催眠鎮静剤サリドマイドは，過剰服用によっても致死量に達しないなど，極めて安全な睡眠薬として大衆化された大ヒット医薬品である。しかし，販売開始後，多くの国で胎児に奇形を起こすことが判明し，5年後に販売が中止された。一旦抹消されたサリドマイドだが，その後の研究で，らい病，エイズ，がん，アフタ性口内炎，ベーチェット病といった難病に有効であることが

30

わかり，FDAは，オーファンドラッグとして認定した(非特許文献1乃至4)。現在はセルジーン社，藤本製薬が製造販売している。しかし，サリドマイドは，広範囲の難病に高い活性を示すという特徴を有し期待されながらも，そのラセミ体の服用により，催奇形性を併発する重篤な副作用が見られるため，その使用にあたっては賛否両論がある。このような諸問題を回避するためには，光学活性体を薬剤として使用する必要がある(非特許文献5)。しかしながら，サリドマイドは投与後，体内でラセミ化してしまうため，たとえ光学活性体を使用しても副作用を回避できないという問題点がある(非特許文献6乃至8)。

40

これまでにこの問題を回避するため，ラセミ化しないサリドマイドとして不斉中心の水素原子をメチル基で置換したメチルサリドマイド(非特許文献9乃至10)が報告されている。また水素原子のイソスターであるフッ素原子で置換した3' - フルオロサリドマイドが合成されている(非特許文献11乃至12)。しかし，この3' - フルオロサリドマイドはラセミ体の合成法しか報告されておらず，不斉合成の報告例はない。

【非特許文献 1】Randall, T. J. Am. Med. Assoc. 1990, 263, 1467.

【非特許文献 2】Skolnick, A. J. Am. Med. Assoc. 1990, 263, 1468.

【非特許文献 3】Randall, T. J. Am. Med. Assoc. 1990, 263, 1474.

【非特許文献 4】Muller, G. W. Chemtech 1997, 27, 21.

【非特許文献 5】Blaschke, G.; Kraft, H. P.; Fickentscher, K.; Kohler, F. Arzneim

50

.-Forsch., 1979, 29, 1640.

【非特許文献 6】Knoche B.; Blaschke, G. J. Chromatogr. 1994, 2, 183.

【非特許文献 7】Wnendt, S.; Finkam, M.; Winter, W.; Ossing, J.; Rabbe, G.; Zwingenberger, K. Chirality 1996, 8, 390.

【非特許文献 8】Winter, W.; Frankus, E. Lancet 1992, 339, 365.

【非特許文献 9】Nishimura, K.; Hashimoto, Y.; Iwasaki, S. Chem. Pharm. Bull. 1994, 42, 1157

【非特許文献 10】Miyachi, H.; Azuma, A.; Hiroki, E.; Iwasaki, S.; Kobayashi, Y.; Hashimoto, Y. Biochem. Biophys. Res. Comm. 1996, 226, 439.

【非特許文献 11】Takeuchi, Y.; Shiragami, T.; Kimura, K.; Suzuki, E.; Shibata, N. Org. Lett. 1999, 1, 1571. 10

【非特許文献 12】Man, H. W.; Corral, L. G.; Stirling, D. I.; Muller, G. W. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 3415.

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

本発明は、上記問題点に鑑みて、サリドマイドよりも高い生理活性を有する 3'-フルオロサリドマイドの光学活性体を合成できる製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

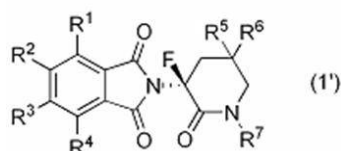
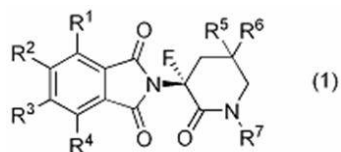
【0004】

上記目的を達成するため、本発明者らは、2-(2-オキソピペリジン-3-イル)イソインドリン-1,3-ジオン誘導体と有機金属試薬によって生じる金属エノラートに対して、シンコナルカロイドとフッ素化剤より容易に調製できる、シンコナルカロイド・フルオロアンモニウム塩を反応させ、次いで、酸化反応を行うことで光学活性 3'-フルオロサリドマイドの製造法の開発に成功した。

すなわち請求項 1 に記載の発明は、下記の式 (1) 又は式 (1') で表される光学活性 2-(3-フルオロ-2-オキソピペリジン-3-イル)イソインドリン-1,3-ジオン誘導体

【0005】

【化 1】



【0006】

(式中、R¹, R², R³, R⁴, R⁵, 及び R⁶ はそれぞれ独立に水素原子, 低級アルキル基, 低級アルコキシ基, ハロゲン原子, ハロゲン化低級アルキル基, 置換基を有していてもよいアリール基, 置換基を有していてもよいアミノ基, ヒドロキシル基, 低級アルキルチオ基, 低級アルコキシカルボニル基, 置換基を有していてもよいカルバモイル基, シアノ基, ニトロ基, 低級アルケニル基, 又は低級アルキニル基を示し, R¹ 乃至 R⁴ のうち隣接する 2 つの基は一緒になって置換基を有していてもよい 5 乃至 7 員環を形成してもよく; R⁷ は水素原子又はアミノ基の保護基を示す。) の製造法であって, 下記の式 (2) で表される 2-(2-オキソピペリジン-3-イル)イソインドリン-1,3-ジオン誘導体

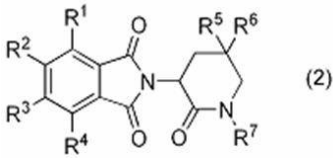
【0007】

20

30

40

【化2】



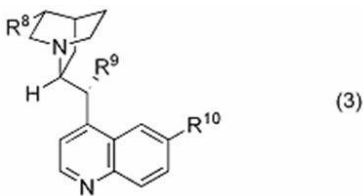
【0008】

(式中、 $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6$, 及び R^7 は式(1)又は式(1')記載の通りである。) に対して、塩基存在下、下記の式(3)又は(4)で表されるシンコナルカロイド誘導体

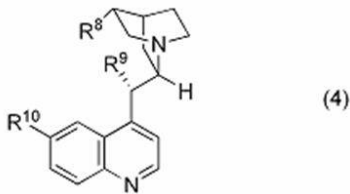
10

【0009】

【化3】



20



【0010】

(式中、 R^8, R^9 , 及び R^{10} はそれぞれ独立に水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原子、ハロゲン化低級アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいアミノ基、ヒドロキシル基、低級アルキルチオ基、低級アルコキシカルボニル基、置換基を有してもよいカルバモイル基、シアノ基、ニトロ基、低級アルケニル基、又は低級アルキニル基を示す。)とフッ素化剤より調製される光学活性フルオロアンモニウム塩を反応させる工程を備えることを特徴とする製造方法にある。

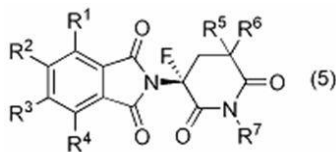
30

【0011】

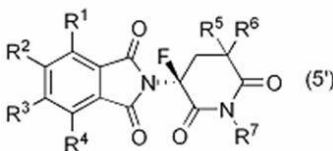
請求項2に記載の発明は、下記の式(5)又は式(5')で表される光学活性2-(3-フルオロ-2,6-ジオキソピペリジン-3-イル)イソインドリン-1,3-ジオン誘導体

【0012】

【化3】



40



【0013】

50

(式中、 $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6$ 、及び R^7 は式(1)又は式(1')記載の通りである。)
の製造法であって、前記の式(1)又は式(1')に対して、酸化剤による酸化する工程を含む製造方法にある。

この製造法の開発により、高い薬理活性を有するラセミ化しないサリドマイドを提供することができる。サリドマイドは現在でもラセミ体で販売されており、催奇形性の問題がいつ引き起こされてもおかしくない状態である。3'-フルオロサリドマイドはラセミ化の問題を払拭しただけでなく、サリドマイドよりも高い薬理活性を有した化合物である、しかし、最も重要な不斉合成法が存在せず、これまでラセミ体の合成法しか報告がなかった。この製造法の開発により、3'-フルオロサリドマイドを副作用のない安全な医薬品へと展開できる可能性が高い。

【発明を実施するための形態】

【0014】

本明細書において、アルキル基又はアルキル部分を含む置換基(例えば、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルコキシカルボニル基など)のアルキル部分は、直鎖状、分枝鎖状、環状、又はそれらの組み合わせいずれでもよい。 $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$ 、及び R^{10} が示す低級アルキル基としては、例えば、炭素数1乃至6程度のアルキル基を用いることができる。より具体的には、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、*n*-ブチル基、*sec*-ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、シクロブチル基、シクロプロピルメチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、シクロヘキシル基などを用いることができる。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$ 、及び R^{10} が示す低級アルコキシ基としては、例えば、炭素数1乃至6程度のアルコキシ基を用いることができる。より具体的には、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、イソプロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基、シクロプロピルメチルオキシ基、*n*-ペントキシ基、*n*-ヘキソキシ基などを挙げることができる。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$ 、及び R^{10} が示すハロゲン原子はフッ素原子、塩素原子、臭素原子、又はヨウ素原子のいずれでもよい。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$ 、及び R^{10} が示すハロゲン化低級アルキル基としては、上記に説明した炭素数1乃至6程度のアルキル基にフッ素原子、塩素原子、臭素原子、及びヨウ素原子からなる群から選ばれる1又は2個以上のハロゲン原子が置換した基を挙げることができる。2個以上のハロゲン原子が置換している場合には、それらは同一でも異なってもよい。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$ 、及び R^{10} が示すアリアル基としては、ヘテロアリアル基も含有し、具体例としては、例えば炭素数2~30のアリアル基、具体的にはフェニル基、ナフチル基、アンスラニル基、ピレニル基、ピフェニル基、インデニル基、テトラヒドロナフチル基、ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ピリダニジル基、ピペラジニル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、キニリル基、ピロリル基、インドリル基、フリル基などが挙げることができる。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$ 、及び R^{10} が示すアリアル基が置換基を有する場合、置換基として、例えば、上記に説明した炭素数1乃至6程度のアルキル基又はハロゲン化アルキル基等を有していてもよい。より具体的には、炭素数1乃至6程度のアルキル基で置換されたモノアルキルアリアル基、又は炭素数1乃至6程度の2個のアルキル基で置換されたジアルキルアリアル基(2個のアルキル基は同一でも異なってもよい)などを挙げることができる。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$ 、及び R^{10} が示すアミノ基が置換基を有する場合、置換基として、例えば、上記に説明した炭素数1乃至6程度のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、アリアル基等を有していてもよい。より具体的には、炭素数1乃至6程度のアルキル基で置換されたモノアルキルアミノ基、又は炭素数1乃至6程度の2個のアルキル基で置換されたジアルキルアミノ基(2個のアルキル基は同一でも異なってもよい)などを挙げることができる。

10

20

30

40

50

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$, 及び R^{10} が示すアルキルチオ基としては, 例えば, メチルチオ基, エチルチオ基などを挙げるができる。 $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$, 及び R^{10} が示すアルコキシカルボニル基としては, メトキシカルボニル基, エトキシカルボニル基などを挙げるができる。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$, 及び R^{10} が示すカルバモイル基が置換基を有する場合, 置換基として, 例えば, 上記に説明した炭素数 1 乃至 6 程度のアシル基又はハロゲン化アシル基等を有していてもよい。カルバモイル基が 2 個の置換基を有する場合には, それらは同一でも異なってもよい。例えば, ジアルキルカルバモイル基などを好適に用いることができる。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$, 及び R^{10} が示すアルケニル基又はアルキニル基に含まれる不飽和結合の数は特に限定されないが, 好ましくは 1 乃至 2 個程度である。該アルケニル基又はアルキニル基は, 直鎖状又は分枝鎖状のいずれでもよい。

R^7 が示すアミノ基の保護基としては, 特に限定されないが, 上記に説明した炭素数 1 乃至 6 程度のアシル基又はハロゲン化アシル基, アリール基, 置換基を有してもよいベンジル基, ホルミル基, アセチル (Ac) 基, トリフルオロアセチル基, 置換基を有してもよいベンゾイル基, tert-ブトキシカルボニル (Boc) 基, ベンジルオキシカルボニル (Cbz) 基, 9-フルオレニルメチルオキシカルボニル (Fmoc) 基, 2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル (Troc) 基, アリルオキシカルボニル (Alloc) 基などが挙げられるが, Boc 基が最も好ましい。

$R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$, 及び R^{10} はそれぞれ独立に上記に定義されたいずれかの置換基を示すが, 全部が同一の置換基であってもよい。また, R^1, R^2, R^3, R^4 , 及び R^5 のうちの隣接する 2 つの基は一緒になって 5 ~ 7 員環を形成していてもよく, 環は炭化水素環又は複素環のいずれでもよい。なお, 該環は置換基を有していてもよい。置換基の種類, 個数, 置換位置は特に限定されないが, 置換基として, 例えば, 炭素数 1 ~ 6 程度のアシル基などを好適に用いることができる。例えば, 上記の環は, 1 個のアシル基, 又は同一若しくは異なる 2 ~ 4 個のアシル基を有していてもよい。なお, $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^8, R^9$, 及び R^{10} が全て水素原子である化合物は本発明の好ましい態様である。

本発明の 3'-フルオロサリドマイド誘導体の製造方法は特に限定されないが, 例えば, 非特許文献 11 などによって合成される上記式 (2) に対して, 溶媒中, 塩基を作用させることでエノラートイオンを発生させ, そこに公知又は市販されているシンコナルカロイド誘導体, 上記式 (3) 又は (4) とフッ素化剤より調製されるシンコナルカロイド・フルオロアンモニウム塩を反応させることで, 式 (1) 又は (1') を製造することができる。また, 上記反応にルイス酸等の金属塩, 配位子を添加することで式 (1) 又は (1') を製造することもできる。上記反応で得られた式 (1) 又は (1') の化合物を, 例えば, 酸化剤としてルテニウム化合物を使用し酸化することにより, 式 (5), 又は (5') を製造することができる。また, 適宜の共酸化剤存在下で酸化することによりルテニウム化合物の量を触媒量まで減少させることができる。また, 電解酸化あるいは酵素酸化によりアルコキシ基やカルボキシ基を導入後, さらに酸化を行って式 (6), 又は (6') の化合物を製造することができる。

用いる塩基は無機塩基, 有機塩基, 有機金属試薬等が使用できるが, 例えば, 炭酸カリウム, 炭酸セシウム等の炭酸塩; 水酸化ナトリウム, 水酸化カリウム等の水酸化物; ナトリウム メトキシド, セシウム tert-ブトキシド等のアルコキシド化合物; DABC O, トリエチルアミン, N, N-ジメチルアミノピリジン等の有機塩基; n-ブチルリチウム, sec-ブチルリチウム, tert-ブチルリチウム, リチウムジイソプロピルアミド, ヘキサメチルジシラザン リチウム塩, ヘキサメチルジシラザン ナトリウム塩, ヘキサメチルジシラザン カリウム塩などが挙げられるが, 好ましくはヘキサメチルジシラザン リチウム塩である。使用量は一般的に式 (2) に対して, 1 ~ 10 当量で, 好ましくは 1 ~ 5 当量, さらに好ましくは 1.5 当量である。

用いる上記式 (3) 又は (4) のシンコナルカロイド誘導体は種々挙げられるが, 例え

10

20

30

40

50

ばキニン，キニジン，シンコニン，シンコニジン，ヒドロキニン，ヒドロキニジン，ヒドロシンコニン，ヒドロシンコニジン，ジヒドロキニン 4 - クロロベンゾエート，ジヒドロキニン アセテート，1 - ナフトイルキニン，1 - ナフトイルキニジン，1 - ナフトイルシンコニン，1 - ナフトイルシンコニジン，2 - ナフトイルキニン，2 - ナフトイルキニジン，2 - ナフトイルシンコニン，2 - ナフトイルシンコニジン，ジヒドロキニン 9 - フェナンチルエーテル，(DHQ)₂AQN，(DHQD)₂AQN，(DHQD)₂PYR，(DHQD)₂PYR，(DHQ)₂PHAL，(DHQD)₂PHAL，-ICDなどである。その使用量は一般的に式(2)に対して，0.01～10当量で，好ましくは0.3～5当量，さらに好ましくは1.5当量である。

本発明で用いるフッ素化剤は，特に限定されないが，市販又は公知のフッ素化剤を用いることができ，例えば，分子状フッ素，セレクトフロアー，N - フルオロベンゼンスルホンイミド類，梅本試薬に代表されるフルオロピリジニウム塩，フッ化過クロリル等が挙げられるが，好ましくはN - フルオロベンゼンスルホンイミド(NFSI)である。その使用量は一般的に式(2)に対して，1～10当量で，好ましくは1～5当量，さらに好ましくは1.5当量である。

本発明の反応系には添加剤として，ルイス酸等の金属塩と配位子を添加することで，収率，不斉収率の向上が見られる場合がある。用いることができる金属塩は種々挙げられるが，具体的には塩化銅(II)，塩化銅(I)，臭化銅(II)，アセチルアセトン銅(II)，塩化亜鉛，硫酸マグネシウム，過塩素酸ニッケル等が挙げられる。また，用いることができる配位子としては，テトラメチルエチレンジアミン，ピピリジン，ピピコリン，フェナントロリン，ジフェニルホスフィノエタン，ヘキサメチルリン酸トリアミド，クラウンエーテル類，ビスオキサゾリン類等が挙げられる。

溶媒の種類は特に限定されないが，ジエチルエーテル，ジイソプロピルエーテル，n - ブチルメチルエーテル，tert - ブチルメチルエーテル，テトラヒドロフラン(THF)，ジオキサン等のエーテル系溶媒；ヘプタン，ヘキサン，シクロペンタン，シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒；クロロホルム，四塩化炭素，塩化メチレン，ジクロロエタン，トリクロロエタン等のハロゲン化炭化水素系溶媒；ベンゼン，トルエン，キシレン，クメン，シメン，メシチレン，ジイソプロピルベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒；酢酸エチル等のエステル系溶媒；アセトン，メチルエチルケトン等のケトン系溶媒；ジメチルスルホキシド，ジメチルホルムアミド等の溶媒；超臨界二酸化炭素，イオン性液体が挙げられるが，THFが最も好ましい。

式(2)又は(2')の製造は加圧下に行うこともできるが，通常は常圧で行う。反応温度は-100 から溶媒の沸点までの間で行うことができるが，好ましくは-90乃至60であり，特に好ましくは-80である。

式(6)又は(6')を製造する酸化反応は，通常，溶媒中で適宜の酸化剤を用いて，室温～200程度の加温下に行うことができる。溶媒の種類は特に限定されないが，例えば，酢酸エチルなどのエステル系溶媒，塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素系溶媒，アセトン，アセトニトリル，またはそれらの混合物などを用いることができる。また，共酸化剤を用いる場合には，それらの溶媒の他に水を加えることが望ましい。酸化剤としては，四酸化ルテニウム，二酸化ルテニウム，三塩化ルテニウムおよびそれらの水和物，ルテニウム - ホスフィン錯体，ルテニウム - 一酸化炭素錯体などのルテニウム化合物が好ましい。また，過マンガン酸カリウムなどの過マンガン酸塩，アセチルアセトンマンガンなどのマンガン塩，m - クロロ過安息香酸などを用いることができる。

共酸化剤としては，過ヨウ素酸ナトリウムなどの過ヨウ素酸塩；過ヨウ素酸；過塩素酸ナトリウムなどの過塩素酸塩；臭素酸ナトリウムなどの臭素酸塩；次亜塩素酸ナトリウムなどの次亜塩素酸塩；過硫酸カリウムなどの過硫酸塩；フェリシアン化カリウム，四酢酸鉛，過酸化水素やtert - ブチルヒドロペルオキシドなどの過酸化物，過酢酸，m - クロロ過安息香酸，ヨードシルベンゼンなどの高原子価ヨウ素化合物，アミンN - オキシド，酸素などを用いることができ，また，電気化学的な方法で発生させた高原子価の塩素種なども用いることができる。

10

20

30

40

50

式(6)又は(6')を製造する酸化反応において、用いる式(1)又は(1')のアミド基が保護基によって保護されている場合、保護体のまま酸化反応を行うこともできるが、酸化前に脱保護にすることによって保護基を除去することが好ましい。

以下、実施形態により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の実施形態に限定されることはない。

(第1実施形態)

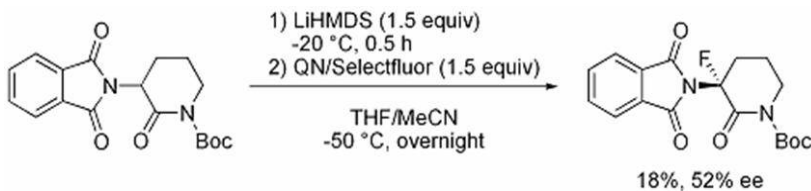
非特許文献11によって合成した1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロイミドピペリジン-2-オン 20 mg (0.058 mmol)をアルゴン置換し、乾燥した10 mLナスフラスコに取り、THF 1.0 mLに溶解させた。-80 に冷却し、ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF溶液 0.087 mL (0.087 mmol)を加え、-20 に昇温し、30分攪拌した。30分後、-50 に冷却し、調製したキニン・フルオロアンモニウム塩(アルゴン置換し、乾燥させた試験管に、キニン 28.2 mg (0.087 mmol)とセレクトフロアー 30.8 mg (0.087 mmol)を取り、アセトニトリル 1.0 mL中で30分攪拌した。)を滴下し、一晩攪拌した。クエン酸水溶液によって反応を停止させ、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水にて洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後、濃縮し、フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=7/3)にて精製し、1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フルオロイミドピペリジン-2-オンを収量3.8 mg, 収率21%, 不斉収率52% eeでR体を得た(下記式(化4))

10

20

【0015】

【化4】



【0016】

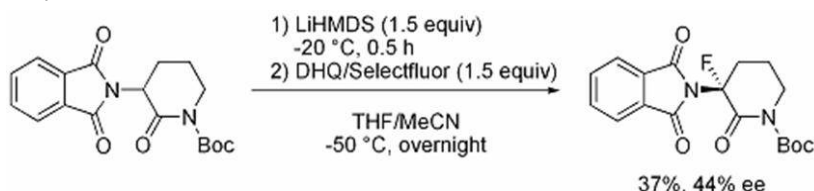
(第2実施形態)

非特許文献11によって合成した1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロイミドピペリジン-2-オン 20 mg (0.058 mmol)をアルゴン置換し、乾燥した10 mLナスフラスコに取り、THF 1.0 mLに溶解させた。-80 に冷却し、ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF溶液 0.087 mL (0.087 mmol)を加え、-20 に昇温し、30分攪拌した。30分後、-50 に冷却し、調製したヒドロキニン・フルオロアンモニウム塩(アルゴン置換し、乾燥させた試験管に、ヒドロキニン 28.4 mg (0.087 mmol)とセレクトフロアー 30.8 mg (0.087 mmol)を取り、アセトニトリル 1.0 mL中で30分攪拌した。)を滴下し、一晩攪拌した。1 N塩酸水溶液によって反応を停止させ、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水にて洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後、濃縮し、フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=7/3)にて精製し、1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フルオロイミドピペリジン-2-オンを収量7.7 mg, 収率37%, 不斉収率44% eeでR体を得た(下記式(化5))。

40

【0017】

【化5】



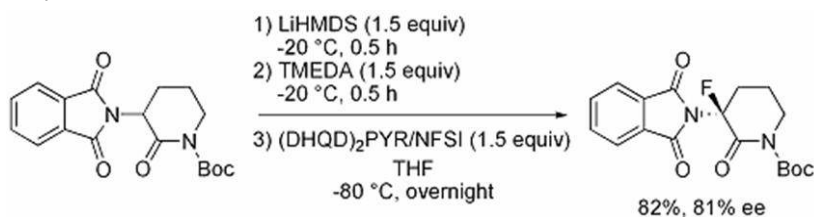
【0018】

(第3実施形態)

非特許文献11によって合成した1-tert-ブトキシカルボニル-3-フタルイミドピペリジン-2-オン 20 mg (0.058 mmol)をアルゴン置換し、乾燥した10 mLナスフラスコに取り、THF 1.0 mLに溶解させた。-80 に冷却し、ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF溶液 0.087 mL (0.087 mmol)を加え、-20 に昇温し、30分攪拌した。30分後、テトラメチルエチレンジアミン0.013 mL (0.087 mmol)を加え、更に30分攪拌した。-80 に冷却し、調製した(DHQD)₂PYR・フルオロアンモニウム塩(アルゴン置換し、乾燥させた試験管に、(DHQD)₂PYR 76.7 mg (0.087 mmol)とNFSI 27.4 mg (0.087 mmol)を取り、THF 2.0 mL中で1時間攪拌した。)を滴下し、1時間攪拌した。1 N塩酸水溶液によって反応を停止させ、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水にて洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後、濃縮し、フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=7/3)にて精製し、1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フタルイミドピペリジン-2-オンを収量17.2 mg, 収率82%, 不斉収率81% eeでS体を得た(下記式(化6))。

【0019】

【化6】



【0020】

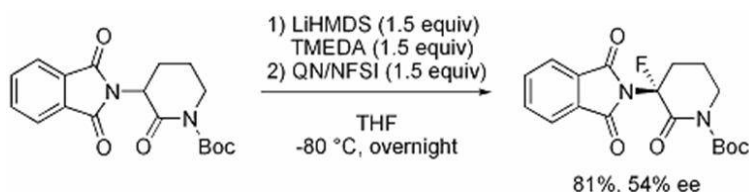
(第4実施形態)

非特許文献11によって合成した1-tert-ブトキシカルボニル-3-フタルイミドピペリジン-2-オン 20 mg (0.058 mmol)をアルゴン置換し、乾燥した10 mLナスフラスコに取り、THF 1.0 mLに溶解させ、テトラメチルエチレンジアミン 0.013 mL (0.087 mmol)を加えた。-80 に冷却し、ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF溶液 0.087 mL (0.087 mmol)を加え、30分攪拌した。調製したキニン・フルオロアンモニウム塩(アルゴン置換し、乾燥させた試験管に、キニン 28.2 mg (0.087 mmol)とNFSI 27.4 mg (0.087 mmol)を取り、THF 2.0 mL中で1時間攪拌した。)を滴下し、一晩攪拌した。1 N塩酸水溶液によって反応を停止させ、酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水にて洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後、濃縮し、フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=7/3)にて精製し、1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フタルイミドピペリジン-2-オンを収量17.0 mg, 収率81%, 不斉収率54% eeでR体を得た(下

記式(化7))。

【0021】

【化7】



10

【0022】

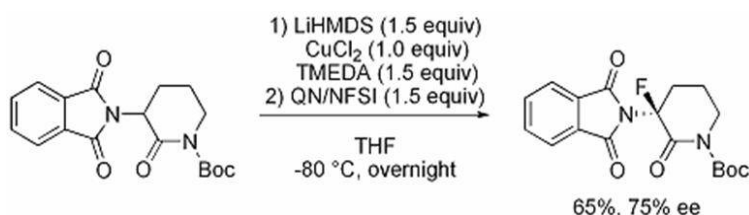
(第5実施形態)

非特許文献11によって合成した1-tert-ブトキシカルボニル-3-フタルイミドピペリジン-2-オン 20 mg (0.058 mmol), 塩化銅(II) 7.8 mg (0.058 mmol)をアルゴン置換し, 乾燥した10 mLナスフラスコに取り, THF 1.0 mLに溶解させ, テトラメチルエチレンジアミン 0.013 mL (0.087 mmol)を加えた。-80 に冷却し, ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF溶液 0.087 mL (0.087 mmol)を加え, 30分攪拌した。調製したキニン・フルオロアンモニウム塩(アルゴン置換し, 乾燥させた試験管に, キニン 28.2 mg (0.087 mmol)とNFSI 27.4 mg (0.087 mmol)を取り, THF 2.0 mL中で1時間攪拌した。)を滴下し, 一晩攪拌した。1 N塩酸水溶液によって反応を停止させ, 酢酸エチルで抽出し, 飽和食塩水にて洗浄後, 硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後, 濃縮し, フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=7/3)にて精製し, 1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フタルイミドピペリジン-2-オンを収量13.7 mg, 収率65%, 不斉収率75% eeでS体を得た(下記式(化8))。

20

【0023】

【化8】



30

【0024】

(第6実施形態)

非特許文献11によって合成した1-tert-ブトキシカルボニル-3-フタルイミドピペリジン-2-オン 20 mg (0.058 mmol)をアルゴン置換し, 乾燥した10 mLナスフラスコに取り, THF 1.0 mLに溶解させ, テトラメチルエチレンジアミン 0.013 mL (0.087 mmol)を加えた。-80 に冷却し, ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF溶液 0.087 mL (0.087 mmol)を加え, 30分攪拌した。調製したヒドロキニン・フルオロアンモニウム塩(アルゴン置換し, 乾燥させた試験管に, ヒドロキニン 28.4 mg (0.087 mmol)とNFSI 27.4 mg (0.087 mmol)を取り, THF 2.0 mL中で1時間攪拌した。)を滴下し, 一晩攪拌した。1 N塩酸水溶液によって反応を停止させ, 酢酸エチルで抽出し, 飽和食塩水にて洗浄後, 硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後, 濃縮し, フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=7/3)にて精製し, 1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フタル

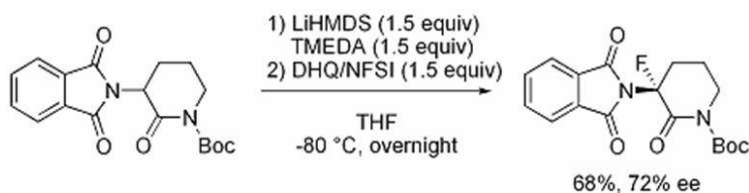
40

50

イミドピペリジン - 2 - オンを収量 14.3 mg, 収率 68%, 不斉収率 72% ee で R 体を得た(下記式(化9))。

【0025】

【化9】



10

【0026】

以下に (R) - 1 - tert - ブトキシカルボニル - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンの化合物データを示す。

¹H NMR (200 MHz, CDCl₃) 1.57 (s, 9H), 1.83-1.94 (m, 1H), 2.02-2.17 (m, 1H), 2.30-2.47 (m, 1H), 3.15-3.33(m, 1H), 3.51-3.65 (m, 1H), 3.92-4.05 (m, 1H), 7.73-7.81 (m, 2H), 7.84-7.90(m, 2H); ¹⁹F NMR (188 MHz, CDCl₃) -125.78 (s, 1F); HPLC (DAICEL CHIRALCEL OJ-H, 4.6 × 250 mm, EtOH=100, flow rate 0.5 ml/min, λ=254 nm), t_R=1.08 min(minor), 15.12 min(major), 72% ee

20

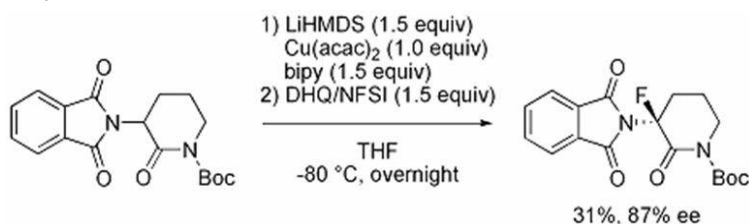
(第7実施形態)

非特許文献11によって合成した1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フタルイミドピペリジン-2-オン 20 mg (0.058 mmol), アセチルアセトン銅(II) 15.2 mg (0.058 mmol), 2,2'-ビピリジン 13.6 mg (0.087 mmol)をアルゴン置換し, 乾燥した10 mLナスフラスコに取り, THF 1.0 mLに溶解させた。-80 に冷却し, ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF溶液 0.087 mL (0.087 mmol)を加え, 30分攪拌した。調製したヒドロキニン・フルオロアンモニウム塩(アルゴン置換し, 乾燥させた試験管に, ヒドロキニン 28.4 mg (0.087 mmol)とNFSI 27.4 mg (0.087 mmol)を取り, THF 2.0 mL中で1時間攪拌した。)を滴下し, 一晚攪拌した。1 N塩酸水溶液によって反応を停止させ, 酢酸エチルで抽出し, 飽和食塩水にて洗浄後, 硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後, 濃縮し, フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=7/3)にて精製し, 1-tert-ブトキシカルボニル-3-フルオロ-3-フタルイミドピペリジン-2-オンを収量 6.5 mg, 収率 31%, 不斉収率 87% ee で S 体を得た(下記式(化10))。

30

【0027】

【化10】



40

【0028】

以下に (S) - 1 - tert - ブトキシカルボニル - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンの化合物データを示す。

¹H NMR (200 MHz, CDCl₃) 1.57 (s, 9H), 1.83-1.94 (m, 1H), 2.02-2.17 (m, 1H), 2.30-2.47 (m, 1H), 3.15-3.33(m, 1H), 3.51-3.65 (m, 1H), 3.92-4.05 (m, 1H), 7.73-7.8

50

1 (m, 2H), 7.84-7.90(m, 2H); ^{19}F NMR (188 MHz, CDCl_3) -125.78 (s, 1F); HPLC (DAI CEL CHIRALCEL OJ-H, 4.6 × 250 mm, EtOH=100, flow rate 0.5 ml/min, l=254 nm), t_R =1 0.93 min(major), 15.01 min(minor), 87% ee

【0029】

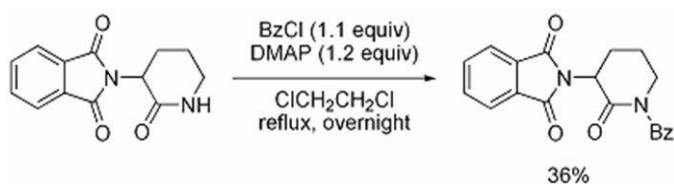
(第8実施形態)

3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オン 500 mg (2.05 mmol) を窒素置換した 10 mL ナスフラスコに取り, 1, 2 - ジクロロエタン 15 mL に溶解させた。この溶液に N, N - ジメチルアミノピリジン 300 mg (2.46 mmol), 塩化ベンゾイル 0.27 mL (2.29 mmol) を加え, 一晚還流した。1 N 塩酸水溶液によって反応を停止させ, 塩化メチレンで抽出し, 飽和食塩水にて洗浄後, 硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後, 濃縮し, シリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル = 7/3) にて精製し, 1 - ベンゾイル - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンを収量 256.7 mg, 収率 36% で得た (下記式 (化11))。

10

【0030】

【化11】



20

【0031】

以下に 1 - ベンゾイル - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンの化合物データを示す。

^1H NMR (200 MHz, CDCl_3) 2.04-2.33 (m, 3H), 2.58 (dt, $J=4.0, 19.2$ Hz, 1H), 3.88 (dt, $J=2.0, 12.2$ Hz, 1H), 4.02-4.15 (m, 1H), 5.02 (q, 6.2 Hz, 1H), 7.29-7.53 (m, 3H), 7.54-7.57 (m, 2H), 7.65-7.69 (m, 2H), 7.76-7.82 (m, 2H)

30

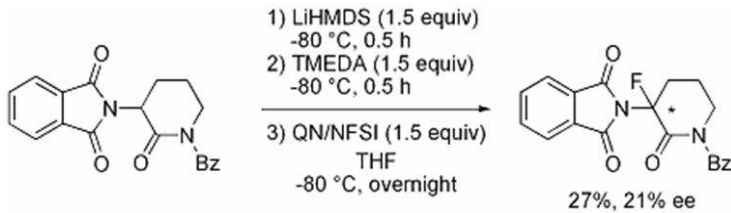
(第9実施形態)

第8実施形態で合成した 1 - ベンゾイル - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オン 20 mg (0.057 mmol) をアルゴン置換し, 乾燥した 10 mL ナスフラスコに取り, THF 1.0 mL に溶解させた。-80 に冷却し, ヘキサメチルジシラザン リチウム塩 1.0 mol/L THF 溶液 0.086 mL (0.086 mmol) を加え, 30分攪拌した。テトラメチルエチレンジアミン 0.013 mL (0.086 mmol) を加え, 更に 30分攪拌した。調製したキニン・フルオロアンモニウム塩 (アルゴン置換し, 乾燥させた試験管に, キニン 27.9 mg (0.086 mmol) と NFSI 27.1 mg (0.086 mmol) を取り, THF 2.0 mL 中で 1時間攪拌した。) を滴下し, 一晚攪拌した。1 N 塩酸水溶液によって反応を停止させ, 酢酸エチルで抽出し, 飽和食塩水にて洗浄後, 硫酸ナトリウムで乾燥させた。硫酸ナトリウムをろ過後, 濃縮し, フラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エチル = 7/3) にて精製し, 1 - ベンゾイル - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンを収量 5.7 mg, 収率 27%, 不斉収率 21% ee で得た (下記式 (化12))。

40

【0032】

【化12】



【0033】

以下に光学活性 1 - ベンゾイル - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンの化合物データを示す。

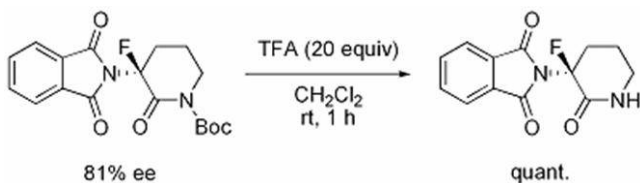
^1H NMR (200 MHz, CDCl_3) 2.01-2.35 (m, 3H), 3.12-3.35 (m, 1H), 3.71-3.95 (m, 1H), 4.03-4.26 (m, 1H), 7.30-7.57 (m, 5H), 7.67-7.89 (m, 4H); ^{19}F NMR (188 MHz, CDCl_3) -129.23 (dd, $J=13.2, 26.9$ Hz, 1F); HPLC (DAICEL CHIRALPAK AD-H, 4.6×250 mm, EtOH=100, flow rate 0.5 ml/min, $\lambda=254$ nm), $t_R=21.51$ min(minor), 28.23 min(major), 21% ee

(第10実施形態)

(S) - 1 - tert - ブトキシカルボニル - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オン 20 mg (0.055 mmol, 81% ee) を 10 mL ナスフラスコに取り、塩化メチレン 3 mL に溶解した。トリフルオロ酢酸 0.084 mL (1.0104 mmol) を滴下し、室温で1時間攪拌した。溶媒を留去し、トルエンを加え、トリフルオロ酢酸を共沸させ除去し、真空ポンプで乾燥させることで、(S) - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンを定量的に収量 14.5 mg で得た(下記式(化13))。

【0034】

【化13】



【0035】

以下に (S) - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オンの化合物データを示す。

^1H NMR (200 MHz, CDCl_3) 1.79-1.99 (m, 1H), 2.00-2.19 (m, 1H), 2.42-2.62 (m, 1H), 2.75-2.98 (m, 1H), 3.42-3.54 (m, 2H), 6.80 (bs, 1H), 7.26-7.89 (m, 4H); ^{19}F NMR (188 MHz, CDCl_3) -135 (dd, $J=18.4, 13.2$ Hz, 1F)

(第11実施形態)

30 mL ナスフラスコに 10% メタ過ヨウ素酸ナトリウム水溶液 1 mL を取り、酸化ルテニウム 2.8 mg (0.021 mmol) を加えると溶液の色は黄変した。10 mL ナスフラスコに第10実施形態で得た (S) - 3 - フルオロ - 3 - フタルイミドピペリジン - 2 - オン 11 mg (0.042 mmol) を取り、1, 2 - ジクロロエタン 0.25 mL、酢酸エチル 1 mL の混合溶媒に溶解させ、さきの 30 mL ナスフラスコに加え、2時間還流させた。反応が終了したことを TLC で確認した後、系内に少量の 2 - プロパノールを加え、室温で 30 分攪拌すると溶液は黒く変色した。酢酸エチルで希釈したのち、沈殿を桐山ルートで濾去し、濾液を酢酸エチルで抽出を行い、有機相を蒸留水、10% チオ硫酸ナ

10

20

30

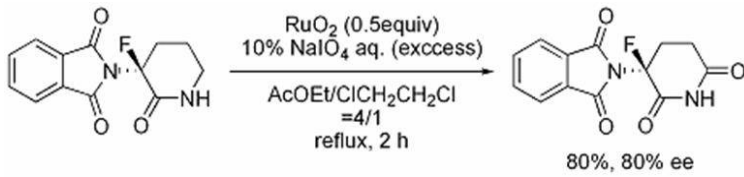
40

50

トリウム水溶液，飽和食塩水で洗い，硫酸ナトリウムで乾燥させ，濾去した。溶媒を留去し，真空ポンプで乾燥させ，(S)-3'-フルオロサリドマイドを収量 9.3 mg，収率 80%，不斉収率 80% ee で得た（下記式（化 14））。

【 0 0 3 6 】

【 化 1 4 】



10

【 0 0 3 7 】

以下に (S)-3'-フルオロサリドマイドの化合物データを示す。

^1H NMR (200 MHz, CDCl_3) 2.38-2.98 (m, 3H), 3.51-3.65 (m, 1H), 7.24-7.94 (m, 4H), 8.01 (s, 1H); ^{19}F NMR (188 MHz, CDCl_3) -130 (s, 1F); HPLC (DAICEL CHIRALPAK AD-H, 4.6 × 250 mm, EtOH=100, flow rate 0.5 ml/min, $\lambda=254$ nm), $t_R=26.73$ min(major), 46.80 min(minor), 80% ee